

5-5 ケース封入ミリメートル波アバランシダイオード

日本電信電話公社 電気通信研究所 鈴木和郎 大森正道 上田利信

Si アバランシダイオードによるミリメートル波領域の連続発振特性は、出力、周波数ともに著しく向上してきているけれども、⁽¹⁾⁽²⁾ 実用的なダイオードを得るには、ケースに封入することが望ましい。しかしながらミリメートル波帯では、ダイオード周囲の構造に由来する浮遊容量、浮遊インダクタンス等による特性の低下が著しいので小型のケースに封入することは極めて困難とされており、事実、これまで、⁽³⁾ ウエーハ型のパッケージ以外にはケース封入の報告がなかった。筆者等は 50 GHz 帯で連続出力 50 mW 以上に達する Si アバランシダイオードの試作に成功したので、ダイオードの取扱い易さ及びダイオード保護の観点から、これをピル形ケースに封入することを試み、満足すべき結果をえた。

ウエーハは n 形の Si 基板上に形成した n 形エピタキシャル層に Boron を拡散した $p^+n n^+$ 構造のものである。その特性を表 1 に示す。ウエーハの両面に Ti 及び Au を蒸着してオーム性電極とした。このウエーハを用い、適当な寸法にしたペ

表 1
ウエーハの特性。(A は図 2, B は図 3 のダイオードに対応する。)

	A	B
ウエーハの厚み	60 μ	"
エピタキシャル層厚み	5.7 μ	4.6 μ
エピタキシャル層ドーパ量	$7 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$	"
接合深さ	2.0 μ	"
破壊電圧	17.2 V	17.7 V

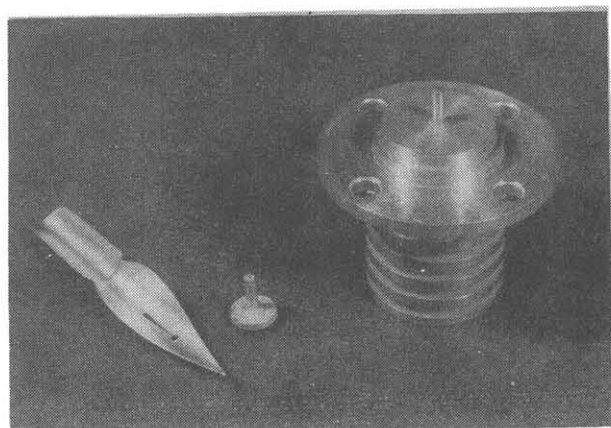
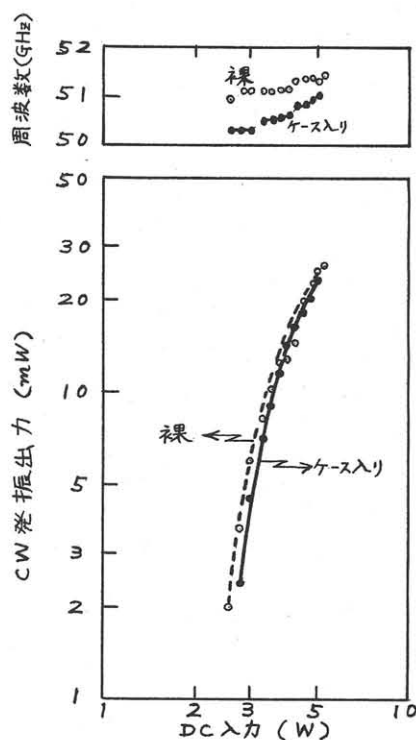


図 1 図. ミリメートル波アバランシダイオードの外観

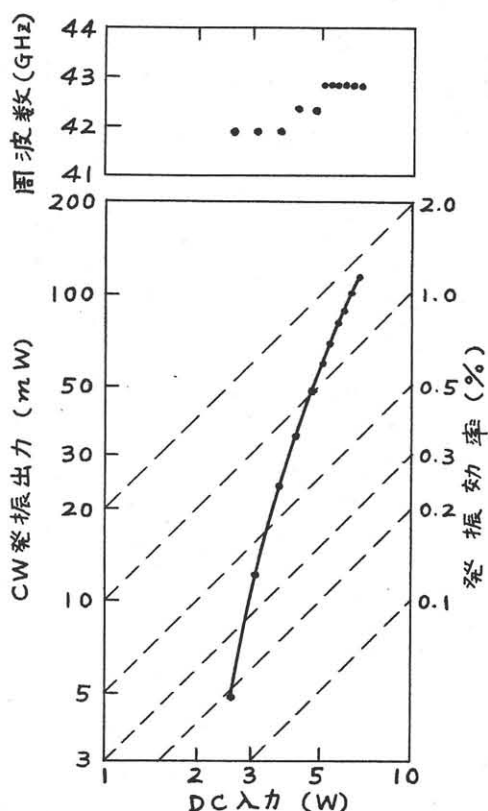
レットの中心を下にして金メッキ銅電極に熱圧着して発振素子を形成した。ダイオードの熱抵抗は、入力電力 5~6 W のとき、 45°C/W である。

ケースに封入したダイオードの外観を図 1 に示す。図の左側のものはダイオード本体、右側のものはこれをダイオードマウントの放熱フィンにとりつけたものである。ダイオードの周囲は外径 1.5 mm のアルミナリングで囲み、これがミリメートル波の窓を構成している。ケース全体の高さは約 6 mm である。

ダイオードは WRJ-500 導波管マウントにとりつけ、室温空冷下で直流バイアスを印加して発振特性を求めた。



オ2図 同一ダイオードの裸及び
ケース封入後の発振特性. ウエ
ーハは表1のAを使用.



オ3図 ケース封入ダイオードの
発振特性. ウエーハは表1のB
を使用.

オ2図に同一のダイオードを裸のまま直接マウントした場合とケースに封入した場合の連続発振特性を比較した結果を示す. ケースに封入した場合には, 発振周波数, 発振出力何れも裸の場合よりも若干低下しているが, その程度は極めて僅かである. オ3図に最高の出力をえたケース封入ダイオードの発振特性を示す. このダイオードで発振周波数42.82 GHzにおいて連続出力114.0 mW, 発振効率1.7%をえた.

使用したSi ウエーハの試作について, 日本電気株式会社超高频素子部ダイオード部の方々の御協力を頂いた.

文献

- (1) C. B. Swan, T. Misawa and C. H. Bricker, "Continuous oscillations at millimeter wavelengths with silicon avalanche diodes," *Proc. IEEE*, vol. 55, pp. 1747-1748, October 1967.
- (2) T. Misawa, "CW millimeter-wave IMPATT diodes with nearly abrupt junctions," *Proc. IEEE*, vol. 56, pp. 234-235, February 1968.
- (3) T. P. Lee and R. D. Standley, "Frequency modulation of a millimeter-wave IMPATT diode oscillator and related harmonic generation effects," *B.S.T.J.*, vol. 48, pp. 143-161, Jan. 1969.